

Orbotech Nuvogo™ 1000R/1000RXL

양산용 직접 이미징(DI)



Orbotech Nuvogo 1000R/1000RXL

Orbotech Nuvogo 1000R/1000RXL은 양산용 직접 이미징(DI) 솔루션입니다. 이 솔루션은 현장에서 검증된 KLA의 LSO(Large Scan Optics)™ 기술과 MultiWave Laser™ 기술을 적용하여 다양한 레지스트와 공정에서 최대의 유연성을 유지하면서 높은 이미지 품질을 제공합니다. 또한 라인당 하루 최대 7,000패널을 처리할 수 있도록 설계되어 고속에서 최적의 품질을 유지하면서 총소유비용(TCO)을 절감할 수 있습니다.



장점

양산 디지털 이미징

- 자동화된 인라인 솔루션을 적용하여 라인당 하루 최대 7000 패널(라인당 시간당 300 패널)까지 가능
- 빠르고 간편한 설정, 사용자 친화적, 고속 "on-the-fly" 표적 획득
- 듀얼 테이블 이송 방식으로 최적화된 이미징 시간
- 청정하고 수작업이 필요 없는 솔루션

최대의 레지스트 유연성을 주는 고효율 MultiWave 레이저 기술

- 슬더 마스크를 포함하여 "저감도" 레지스트에 최적화
- 높은 균일성과 고품질 미세 회로

LSO 기술을 적용한 고품질 이미징

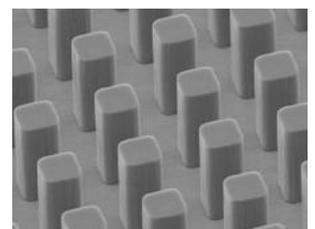
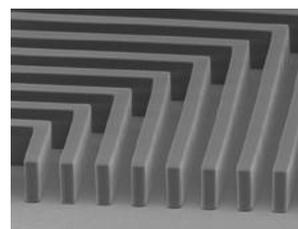
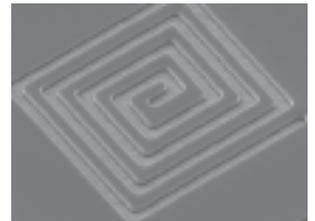
- 18 μ m L/S까지 최적의 회로가 가능한 독특한 광학 설계
- 다양한 표면에서 탁월한 품질을 보증하는 높은 초점심도(DOF)
- $\pm 10\mu$ m로 위치 정밀도를 최적화 할 수 있는 향상된 스케일링 모드

총소유비용(TCO) 절감

- 높은 효율성으로 인해 장기 비용 절감
- 다양한 레지스트에 적합하므로 더 저렴한 자재와 슬더 마스크를 사용할 수 있음



18 μ m의 미세 회로/스페이스



MultiWave Laser™ 기술로 구현된 적층((Double lamination)) 레지스트

적용 기술



LSO™ Technology



MultiWave Laser™ Technology

양산 디지털 이미징

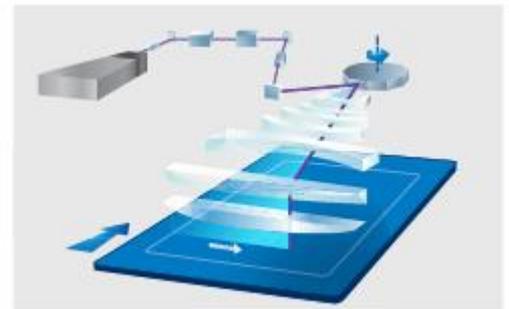
이 시리즈는 고급 광학 전자 장치가 장착되어 있으며 인라인 솔루션(두 시스템으로 된 자동화 세트)당 최대 300패널/시간으로 미세 회로의 이미징이 가능하도록 설계되었습니다. Orbotech Nuvogo DI는 청결한 핸드프리 환경에서 작동하므로 취급으로 인한 손상이 발생하지 않습니다. 듀얼 테이블 이송 방식은 패널 이미징을 위해 시스템 시간을 최대한 활용할 수 있도록 합니다. 빠른 설정 기능과 자동 타겟 획득으로 원활한 작업 변경이 가능합니다.

최대의 레지스트 유연성을 주는 고출력 MultiWave 레이저 기술

Orbotech Nuvogo 1000R/1000RXL은 KLA의 고출력 MultiWave 레이저 기술로 구동되어 모든 레지스트 또는 솔더 레지스트에 사용할 수 있도록 최대의 유연성을 제공하며 모든 형태와 공정에 적합하도록 설계되었습니다. 조정 가능한 다중 파장 레이저는 다양한 포토레지스트에 우수한 품질의 회로와 탁월한 균일성을 제공합니다.

LSO 기술을 이용한 고품질 이미징

Orbotech Nuvogo 1000R/1000RXL은 현장에서 검증된 KLA의 LSO(Large Scan Optics) 기술을 적용하여 최적의 초점심도를 구현합니다. 단일 스캔으로 전체 패널을 균일하게 이미징할 수 있으며 다양한 형태의 패널에서도 우수한 결과를 얻을 수 있습니다.



다양한 스케일링 모드

- 최적 스케일링 - 엄격한 정합 요구치와 기판 변형간의 균형을 이루는 최적의 양산 스케일링 모드
- 자동 스케일링/고정 스케일링/그룹 스케일링/비선형 스케일링
- 부분 스케일링 - 모든 유형의 스케일링에서 얇은 코어 레이어에 대해 부분 얼라이먼트
- 초고속 타겟 획득으로 높은 생산량 실현

등록 정확도

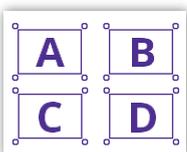
마이크로비아를 포함한 애놀러링(Annular ring)을 $\pm 10\mu\text{m}$ 의 등록 정확도로 더 정밀하게 적층할 수 있습니다.

사용 용이성

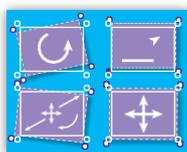
- 사용자 친화적이고 직관적인 그래픽 유저 인터페이스
- 빠르고 쉬운 설정을 위한 원활한 CAM 연결
- 모든 생산 수요를 충족하기 위해 다양한 유형의 타겟 인식

추적성

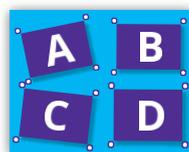
일련 번호 스탬프, 서브 패널과 PCB 스탬프, 날짜와 시간 스탬프, 영숫자 스탬프 및 1-D/2-D 바코드(데이터 매트릭스 코드)에 의한 스케일링 스탬프와 설비 ID표시로 패널 추적이 가능합니다.



CAM데이터



패널



이미징

총소유비용 (TCO) 절감

Orbotech Nuvogo™ DI 시리즈는 최첨단 대량 생산에 대한 증가하는 업계 요구를 충족함과 동시에 총소유비용을 절감할 수 있습니다. Orbotech 1000R/1000RXL은 안정적인 광원과 효율적인 전력 소비 외에도 PCB 제조업체가 다양한 레지스트를 사용하여 유연성을 높이고 운영 비용을 절감할 수 있도록 합니다. Orbotech Nuvogo 1000R/1000RXL은 고용량, 고품질, 고효율 생산 공정을 구현할 수 있습니다.

사양

Orbotech Nuvogo 1000R

Orbotech Nuvogo 1000RXL

최대 생산량*	300 prints/h 노광 사이즈 24" x 18" (609mm x 457mm)	290 prints/h 노광 사이즈 25" x 18" (635mm x 457mm)
최소 회로폭 *	18µm	
노광 에너지 범위	25 - 2,200mj/cm²	
해상도	2.0µm	
위치 정밀도 (RtG)**	±10µm	
위치 정밀도 (RtB, 상하면)**	20µm	
최대 기판 사이즈	635mm x 660mm 25" X 26"	660mm x 812mm 26" X 32"
최대 노광 사이즈	609.6mm x 660mm 24" X 26"	635mm x 812mm 25" X 32"
기판 두께	0.025mm - 8mm	

* 포토레지스트 성질에 따라 다름

** 모든 값은 3σ, 전체 형식으로 나타냄

위의 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

KLA 지원

시스템의 생산성을 유지하는 것은 KLA의 수율 최적화 솔루션에 필수적인 부분입니다. 이러한 노력에는 시스템 유지보수, 글로벌 공급망 관리, 비용 절감과 노후화 지원, 시스템 재배치, 성능과 생산성 향상, 인증된 도구 재판매 등이 있습니다.

© 2022 KLA Corporation. 전 세계 모든 국가에서 저작권이 보호됩니다. KLA는 예고 없이 하드웨어 및/또는 소프트웨어 사양을 변경할 수 있습니다. Orbotech는 KLA 회사인 Orbotech Limited의 등록 상표이며, KLA와 KLA 로고는 KLA Corporation의 등록 상표입니다. 모든 브랜드 또는 제품 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

KLA Corporation
One Technology Drive
Milpitas, CA 95035
www.kla.com

Rev 5.0_4-14-2022